(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-149448

(43)公開日 平成7年(1995)6月13日

(51) Int.Cl. ⁶	幽別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所		
B 6 5 H 5/06	С					
C08K 3/16	KAD					
C 0 9 D 5/24	PQW					
121/00	PGR					
G 0 3 G 15/00	510					
		審査請求	未請求 請求	項の数15 OL (全 15 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特願平 6-91993		(71)出願人	000002853		
				ダイキン工業株式会社		
(22)出願日	平成6年(1994)4月28日			大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号		
				梅田センタービル		
(31)優先権主張番号	特願平5-249593		(72)発明者	山名 雅之		
(32)優先日	平5(1993)10月5日			大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン		
(33)優先権主張国	日本(JP)		工業株式会社淀川製作所内			
			(72)発明者			
•				大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン		
				工業株式会社淀川製作所内		
			(74)代理人	弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)		
		•	(1.2)(4.2)(741 411 MX 01147		

(54) 【発明の名称】 導電性および非粘着性を付与しうる組成物、該組成物を用いた塗料ならびにローラ

(57)【要約】

【目的】 導電性および非粘着性にすぐれる樹脂組成物を提供する。

【構成】 (A) 炭素原子に対するフッ素原子の比下/Cが0.5 を超え1.0 未満であるフッ化カーボン、および(B) 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂およびゴムよりなる群から選ばれた少なくとも1種を含有してなる導電性および非粘着性を付与しうる組成物ならびに強料組成物および、該組成物から形成した抵抗層を有する電子複写機用半導電性ローラ。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 炭素原子に対するフッ素原子の比 F/Cが0.5 を超え1.0 未満であるフッ化カーボン、お よび(B)熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂およびゴムより なる群から選ばれた少なくとも1種を含有してなる導電 性および非粘着性を付与しうる組成物。

【請求項2】 前記F/Cが0.5 を超え0.95以下である 請求項1記載の組成物。

【請求項3】 前配F/Cが0.5 を超え0.9 以下である 請求項1記載の組成物。

【請求項4】 成分(A)と成分(B)の配合割合が、 重量比で(A)/(B)=1/99~30/70である請求項 1 記載の組成物。

【請求項5】 成分(A)がカーボンブラックをフッ素 ガスによりフッ素化したものである請求項1、2または 3 記載の組成物。

【請求項6】 成分(A)がカーボンブラックを200~ 600 ℃でフッ素ガスによりフッ素化したものである請求 項1、2または3記載の組成物。

カーボンプラックが導電性カーボンプラ 20 【酵求項7】 ックである請求項5または6記載の組成物。

【請求項8】 成分(B)の熱可塑性樹脂が、フッ素樹 脂、ポリアミドまたはポリアミドイミドである請求項 1、2、3、4、5、6または7記載の組成物。

【請求項9】 成分(B)の熱硬化性樹脂が、シリコー ン樹脂である請求項1、2、3、4、5、6または7記 載の組成物。

【請求項10】 成分(B)のゴムが、シリコーンゴム またはフッ素ゴムである請求項1、2、3、4、5、6 または7記載の組成物。

【請求項11】 成分(B)のゴムが、スチレン-ブタ ジエンゴム、ポリウレタンゴム、ニトリルゴム、クロロ プレンゴムおよびEPDMよりなる群から選ばれる請求 項1、2、3、4、5、6または7記載の組成物。

【請求項12】 請求項1ないし11のいずれかに配載の 組成物と液状担体を含む塗料組成物。

【請求項13】 導電性支持体上に体積固有抵抗率が10 ⁵ Ω c m以下の導電性弾性体層と、体積固有抵抗率が10 ⁶ ~10¹² Q c mの範囲にある抵抗層を少なくとも順次稍 層してなり、骸抵抗層が請求項1ないし11のいずれかに 40 記載の組成物で構成されてなる導電性および非粘着性の ローラ。

【請求項14】 抵抗層が最外層を構成する請求項13記 載のローラ。

【請求項15】 抵抗層の体積固有抵抗率が108~1012 Qcmである請求項13または14記載のローラ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フッ化カーポンを含有

物を用いた強料組成物、ならびに該組成物から形成され た抵抗層を有するローラに関する。

[0002]

【従来の技術】フッ素ゴムは、一般の汎用ゴムと比較し て耐熱性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに卓越した 性能を有しており、これらの性能が要求される分野にお いて工業材料として広く利用されている。

【0003】従来より、フッ素ゴムは加硫剤、加硫促進 剤、受酸剤、加硫助剤、無機充填剤などとともに配合さ 10 れたフッ索ゴム加硫用組成物をつくり、それを加硫成形 加工することによって使用されるのが一般的である。

【0004】前配の各配合成分を例示すると、加硫剤と してはポリアミンまたはその塩、有機過酸化物、ポリヒ ドロキシ化合物などがあげられる。加硫促進剤としては チッ素またはリンを含む有機の第3級または第4級化合 物などがあげられる。 受酸剤としては2 価の金属の酸化 物または水酸化物などがあげられる。加硫助剤としては 複数個のビニル基またはアリル基を含む化合物などをあ げることができる。さらに、これらの他に、主としてフ ツ索ゴムの機械的性質の改善や増量などを目的として、 必要に応じ、カーポンプラック、シリカ、クレー、珪藻 土、タルク、炭酸カルシウムなどの無機充填剤が配合さ れる。

【0005】さらに、加硫ゴムの耐摩耗性を向上させる ため、固体潤滑剤として二硫化モリプデンやグラファイ ト、あるいは特公昭56-40168号公報に開示されているよ うに、ポリテトラフルオロエチレン低分子量物および/ またはフッ化カーボンが配合される。

【0006】また、半導体製造工程などにおいて求めら 30 れる高度な耐薬品性や耐溶出性をうるために、特開昭62 -169845 号公報に開示されるように、フッ化カーポンが 配合されることがある。

【0007】ところで、これらのフッ素ゴム組成物は10 12 Ω c mを超える体積固有抵抗率を有する電気絶縁体で ある。したがってフッ素ゴム成形体の表面に静電気を帯 びやすく塵埃で汚染されやすいなどの問題点があった。 このため、半導体製造工程での用途においては、発埃の ためきわめてあつかいづらいものであった。また、電子 複写機内の加圧ローラや給紙ローラなどにおいては、静 電気により紙葉が吸着したり、トナー粉が吸着あるいは 飛散するといったトラブルの原因となっていた。また、 自動車の燃料チューブなどの用途においては静電気によ る火花が発火の原因となり大変危険であるといわざるを えなかった。

【0008】このため、フッ素ゴム組成物に導電性物質 を配合することが試みられている。導電性物質として は、カーボンプラック、黒鉛粉、炭素繊維のような炭素 材料、金属粉などをあげることができる。

【0009】ところが、導電性をうるのに充分な量の力 する導電性および非粘着性を付与しうる組成物、該組成 50 ーポンプラックを配合すると、カーポンプラックのスト

ラクチャーのためにゴムの硬度が高くなるという問題がある。 黒鉛粉や炭素繊維のような非等方的な形状をもつ粉体を配合すると、ゴム表面の粗度が上昇するという問題点がある。 金属粉を添加するとフッ素ゴム特有のすぐれた耐薬品性が損われるという問題点がある。

【0010】また、用途によって求められている導電性は異なっており、前記のような多くの用途においては、体積固有抵抗率が10⁸ Ωcm以下であれば低ければ低いほど好ましいものであって、フッ素ゴム組成物の他の特性を犠牲にしない範囲の組成が選ばれる。

【0011】たとえば、電子複写機の定着ローラは、静電オフセット(ローラが紙葉との摩擦により帯電し、未定着のトナー像がこの静電気によって吸引あるいは反発されることにより定着画像が乱れる現象)を防止するため、前記のように体積固有抵抗率で10°Ω c m以下であれば低ければ低いほど好ましい。これと同時にホットオフセット(ローラにより加熱されて熱溶融したトナーがローラに付着し定着画像が乱れる現象)を防止するためにすぐれた非粘着性が求められる。

【0012】従来、この目的に炭素材料を添加すること 20 が試みられてきたが、導電性が充分えられる量の炭素材料を添加すると非粘着性が低下してしまうという問題があり、導電性と非粘着性を両立しうる組成物が求められている。

【0013】ところが、電子複写機における帯電ローラ、転写ローラ、現像ローラのようないわゆる半導電性ローラにおいては特定の範囲の導電性が求められている。具体的には帯電ローラにおいては体積固有抵抗率が $10^8 \sim 10^{12}\,\Omega\,c$ mの範囲にコントロールされる必要があり、ローラのたとえ一部でもこの範囲をはずれることは30 許されない。すなわち、 $10^{12}\,\Omega\,c$ m以上であれば感光体ドラムに必要な電荷を与えることができず、 $10^8\,\Omega\,c$ m以下であれば過電流により感光体ドラムや高圧電源を破損することになる。

【0014】このような用途において、通常の導電性物質を配合したフッ素ゴム組成物を使用するためには、配合量の精密な制御と充分な混練を必要とするという問題点がある。それは通常の導電性物質をフッ素ゴムに配合していくと、ある配合量を境に急激に抵抗が下がってしまうため、10⁸ ~10¹² Ω c mといったせまい範囲内にコ 40 ントロールするのが困難であるためである。このため、配合量による抵抗の変化が急ではなく、しかも耐薬品性などのフッ素ゴム特有のすぐれた性質を損うことなく、また硬度の上昇などの力学的性質や表面粗度、非粘着性などの変化を最小限にとどめることができるような導電性・非粘着性フッ素ゴム組成物が求められている。

【0015】一方、フッ素ゴム塗料は、フッ素ゴムのもつすぐれた耐熱性、耐候性、耐油性、耐溶剤性および耐薬品性のゆえに、たとえば金属、プラスチック、ゴム、ガラス、セラミックス、織物、不総布、繊維、陶磁器、

その他種々の基材に塗布または含浸される工業用材料として広く用いられている。

【0016】フッ素ゴム強料は、特公昭58-53671号公報 記載のように、フッ素ゴムの水性ディスパージョンにカ ップリング剤としてアミノシラン化合物を配合したもの が一般的であり、必要に応じて各種の添加物が配合され る。

【0017】たとえば、特公昭62-35432号公報において、フッ素樹脂を配合することによって基材との接着性 を損うことなく塗膜表面に非粘着性および潤滑性を付与でき、さらにこの上に無機繊維状物質を配合するときは 圧縮復元性のすぐれた塗膜がえられることが見出されている。

【0018】また、特公昭62-38393号公報において、カーボンブラック、グラファイト、金属、帯電防止剤よりなる群から選ばれた導電性物質を配合することにより、フッ素ゴム塗料の特色をいずれも損うことなくえられた塗膜に導電性を付与できることが見出されている。

【0019】ところが、電子複写機の半導電性ローラの 製造用のフッ素ゴム塗料としては、前述したように特定 の範囲の体積固有抵抗率を有することを要求されてい る。したがって、フッ素ゴム塗料に導電性物質としてカ ーポンプラックなどの炭素材料を配合して導電性を制御 しようとすると、配合量の精密な制御と均一な分散が要 求されるという問題がある。すなわち、通常の導電性物 質をフッ素ゴムに配合していくと、ある配合量を超える と急激に抵抗が変化するためである。種々の導電性物質 のなかでは、カーボンプラックがフッ索ゴムの非粘着性 劣化、耐薬品性劣化などを最小限にとどめることができ るという特色ある。しかしながら、一般に導電性のすぐ れたカーポンプラックほどストラクチャーが発達してい るため、フッ素ゴム塗料への分散が難しく粘度上昇が大 きい。また、フッ素ゴムを硬くしたり表面粗度を上昇さ せる傾向が著しい。

【0020】硬度が上昇するとドラムや紙葉と有効な接触をうるためには強い力で押しつける必要があり、ドラムや画像の乱れを生じる。表面粗度が上昇するとドラムや紙葉と接触にムラが生じ、画像の乱れを生じる。

【0021】このように、配合量による抵抗の変化が急激ではなく、しかも耐薬品性などのフッ素ゴムのすぐれた性質を損うことなく、また表面粗度や非粘着性、硬度などの力学的性質の変化を最小限にとどめることができるような導電性・非粘着性のフッ素ゴム強料が求められている。

【0022】前述のように電子写真複写機用の半導電性 ローラについては導電性非粘着性の抵抗層が強く求められている。かかる課題について、さらに具体的に述べる。

【0023】従来より画像形成方法の1つである電子写 の 真法を利用した電子複写機、レーザープリンター、ファ

クシミリにおける帯電あるいは転写のプロセスなどでコロナ放電方式と接触帯電方式が使用されている。まず、コロナ放電方式は装置の構成が簡単である反面、オゾンの発生をともない、環境に対して悪影響を及ぼすだけでなく、有機感光体の寿命を短くするという欠点をもっている。これに対して、接触帯電方式は、オゾンの発生がないうえ、エネルギーロスが少ないため、高圧電源が小型化できるうえ消費電力が少なくなるため、装置全体の小型化に適している。帯電プロセスにおける接触帯電方式は感光体ドラム表面に半導電性ローラを接触回転させて、感光体表面を帯電させる方式であり、たとえば特別昭50-843号、実開昭58-88645号、特開昭58-194061号、特開平1-142569号、特開平4-311972号各公報などに提案されている。

【0024】この接触帯電方式を用いた電子写真装置は、たとえば特開平4-311972号公報に記載されているような構成とされている。その構成は、たとえば、図1に示されるようなものであって、感光体ドラム1は通常有機感光体で形成されているが、セレン、CdS、アモルファスシリコンなどであってもよい。前記感光体ドラム201には、これに接して帯電ローラ2が設けられており、この帯電ローラ2を中心として、時計回転方向に現像器3、転写ローラ5およびトナークリーナ7が設置されている。さらに、感光体1に近接して転写ローラ5から送出される転写紙4の定着を行なうための定着ローラ6が、転写ローラ5とトナークリーナ7との間に備えられている。

【0025】半導電性ローラを使用した電子写真法における像形成のプロセスを簡単に説明するとつぎのようになる。

【0026】矢印方向に回転する感光体ドラム1(たとえば線速60mm/sec)の外周面に、弾性を有する半導電性ローラからなる帯電ローラ2を、感光体ドラム1によって、部分的に弾性変形させながら回転させる。この帯電ローラ2の接触により、感光体ドラム1の外表面が帯電される。このようにして帯電された感光体ドラム1の表面には、露光機構部8によって、原稿に対応した静電潜像が形成され、この潜像を現像器3により可視像化される。つぎに感光体ドラム上に形成されたトナー粒子の可視像とは逆の電荷を転写ローラ5を介して転写紙40に付与し、トナー粒子の可視像を転写紙4上に転写する。転写紙4上に静電気的に付着したトナー粒子の可視像は加熱された定着ローラ6により転写紙4上に融着させられ、固定像がえられる。

【0027】なお、このばあい、前配感光体ドラム1の表面には、転写ローラ5によって付着しているトナーの85~95%は転写されるが、この転写後の残りのトナーはトナークリーナ7によってほぼ完全に除去され、さらにイレーサ9によって全面光照射を受け、初期化され、つぎの帯電に備えられる。

【0028】このように、電子写真複写機などには、帯電ローラ、現像ローラ、転写ローラ、定着ローラなど多くの半導電性ローラが用いられている。このような半導電性ローラは、図2に示すように、金属性の軸芯10とその外周に導電性弾性体層11が形成され、この導電性弾性体層11の外周に沿って、抵抗層12が形成された半導電性ローラが用いられている。

【0029】前記導電性弾性体層材料としては、体積固有抵抗率10°Ωcm以下、好ましくは10°Ωcm以下であって、かつゴム硬度(JIS A)20~50度、好ましくは25~40度のものが使用される。一般的には、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムなどの合成ゴム中に導電性粉末(カーボンブラック、金属粉末など)などを混入した組成物によって形成されている。

【0030】また、抵抗層材料としては、体積固有抵抗率10⁶~10¹² Q c m、好ましくは10⁸~10¹² Q c mのものが使用される。一般的には、エピクロルヒドリンゴム、ニトリルゴム、アクリルゴム、ウレタンゴム、クロプレンゴムなどの有極性ゴムであったり、さらには、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、スチレン、ブタジエンゴムなどの高抵抗の合成ゴム中に、またはフッ素樹脂、フッ素ゴムなどのフッ素系ポリマー中に導電性粉末(カーボンプラック、金属粉末など)、導電性繊維(カーボン繊維など)、フッ素系界面活性剤、エステル系可塑剤などの低抵抗物質を混入した組成物によって形成されている。

【0031】ところが、前記のような抵抗層を備えている半導電性ローラにおいて、抵抗層がエピクロルヒドリンゴム、ニトリルゴム、アクリルゴムなどの有極性ゴムで形成されているときは、一般にトナーに対する離型性がわるいために、前記ローラを帯電ローラ、転写ローラとして使用するばあい、感光体表面にわずかに残留するトナーがローラ表面に付着、固着してしまい、問題となる(この現象をトナーフィルミングという)。たとえば、帯電ローラにトナーが固着したばあいでは、ローラ帯電器の機能が失なわれ、トナーの固着部分は感光体への帯電が不可能となる。また、現像ローラとして使用されるばあいでは、さらに顕著にローラ表面へのトナー固着が発生し、画像ムラなどの発生原因となり、好ましくない。

【0032】また、抵抗層材料が合成ゴムあるいはフッ索系ポリマー中にカーボンブラックなどを分散した系のばあいには、高電圧下において、絶縁破壊を起こしやすくなるという欠点がある。たとえば、帯電ローラのばあいでは、感光体表面にピンホールなどがあると、感光体の背面電極に通ずる導電路が形成されて、帯電ローラから過剰な電流が流れ、帯電ローラに印加された電圧が降下してしまう。画像としてみると、ネガポジ現象では、

50 感光体表面と帯電ローラとの接触部分の垂平方向にわた

30

る黒スジとなって現われるという問題点を有している。 【0033】これはつぎのような理由による。前述のように、絶縁性の基材にカーボンプラックを添加する際、えられた複合材料の体積固有抵抗率がある添加量を境に10¹²Ωcm以上から10⁶Ωcm以下まで急激に変化する。したがって、カーボンプラックの分散が不充分であると局所的な添加量のバラツキが生じ、10⁶Ωcm以下の部分が生じ、この部分にてカーボンプラックの不充分な分散性に起因する絶縁破壊が起こるのである。

【0034】また、フッ素系界面活性剤、エステル系可 10 塑剤を抵抗層材料に添加すると、これらの添加物が経時 的に滲み出して、ローラの初期性能を長時間維持するこ とができないだけでなく、感光体表面をも汚染しシステ ム全体の寿命を短かくしてしまう。

[0035]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、樹脂 およびゴムに導電性および非粘着性を付与しうる組成物 ならびに強料用組成物を提供することにある。

【0036】また本発明の目的は、トナーに対する離型性(非粘着性)にすぐれ、しかも、高電圧下に絶縁破壊 20を起こしやすいカーボンブラックなどの導電性粉末や、ローラ内部から経時的に滲み出して感光体などを汚染しやすいフッ素系界面活性剤、エステル系可塑剤などの低抵抗物質などを含有しない材料からなる抵抗層を有する半導電性ローラを提供することにある。

[0037]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) 炭素原子に対するフッ素原子の比F/Cが0.5 を超え1.0 未満であるフッ化カーボン、および(B) 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂およびゴムよりなる群から選ばれた少なくと 30も1種を含有してなる導電性および非粘着性を付与しうる組成物に関する。

【0038】かかる組成物の成分(A)においては、F/Cが0.5を超え1.0未満、好ましくは0.95以下、とくに0.9以下であることが好ましい。成分(A)のフッ化カーボンはカーボンプラック、とくに導電性カーボンプラックをフッ案ガスによりフッ素化したものが好ましい。フッ素化退度は200~600℃が好ましい。

【0039】また、成分(B) において、熱可塑性樹脂 としてはフッ素樹脂、ポリアミドまたはポリアミドイミ 40 ドが好ましく、熱硬化性樹脂としてはシリコーン樹脂が 好ましい。

【0040】ゴムとしては、シリコーンゴムまたはフッ 素ゴム、あるいはスチレンーブタジエンゴム、ポリウレ タンゴム、ニトリルゴム、クロロブレンゴムまたはEP DMが好ましい。

【0041】成分(A)と成分(B)の配合割合は、重量比で(A)/(B)=1/99~30/70が好ましい。

【0042】本発明はさらに、これらの組成物と液体担体とを含む強料組成物に関する。

【0043】本発明はさらにまた、導電性支持体上に体 積固有抵抗率が10⁶ Ωcm以下の導電性弾性体層と、体 積固有抵抗率が10⁶ ~10¹²Ωcmの範囲にある抵抗層を 少なくとも順次積層してなり、該抵抗層が前配組成物に より構成されてなる導電性および非粘着性のローラに関 する。

【0044】かかるローラは電子写真複写機の帯電ローラ、転写ローラ、現像ローラなどの半導電性ローラに好適であり、とくに抵抗層が最外層を構成するローラ、または抵抗層の体積固有抵抗率が10⁸ ~10¹² Ω c m であるローラが好ましい。

[0045]

【実施例】本発明の導電性および非粘着性を付与しうる 組成物は、(A) 炭素原子に対するフッ素原子の比F/ Cが0.5 を超え1.0 未満であるフッ化カーボン、および (B) 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂およびゴムよりなる 群から選ばれた少なくとも1種を含有してなるものであ る。

【0046】成分(A)のフッ化カーボンのF/Cが0.5以下(フッ素含有量44.2重量%以下)のときは、フッ素化の効果が不充分であり、フッ素化前の炭素材料のもつ問題点、すなわち、配合量に対する抵抗の変化率が非常に大きく導電性のコントロールが困難であること、また、発達したストラクチャーのためフッ化カーボンの分散が不均一となったり、えられる組成物が硬くなるといった問題点がそのまま残る。F/Cが1.0以上(フッ素含有量61.4重量%以上)のときは、目的とする導電性を組成物に付与することができない。好ましいF/Cは0.5を超え0.95(フッ素含有量60.0重量%)以下、とくに0.5を超え0.9 (フッ素含有量58.8重量%)以下である。

【0047】本発明において、フッ素含有量はつぎのようにして測定される。フッ化カーボンを助燃剤Na2O2 およびボリエチレンフィルムとともに違紙に包みこみ、酸素を充填した密閉フラスコ内で燃焼し、発生したフッ化水素をフッ化物イオンメータ(オリオン社製:イオンアナライザ901)を用い、常法により測定する。この値からフッ素含有量を算出する。えられたフッ素含有量に基づいてF/Cを算出する。

7 【0048】かかるフッ化カーボン(A)はボリ(カーボンモノフルオライド)が主成分をなすものであり、平均粒径1μm以下、好ましくは0.1μm以下の炭素材料をフッ素ガスによりフッ素化したものが好ましい。平均粒径が1μmを超える炭素材料、たとえば石油コークス、黒鉛粉末、炭素繊維などを原料としてえられるフッ化カーボンは、樹脂またはゴムに導電性および非粘着性を付与するための量を多くしなければならず、えられる組成物に表面粗度の上昇、機械的強度の劣化、抵抗率の不均一などの不都合が生ずる傾向にある。

50 【0049】フッ化カーポン(A)の炭素材料として適

するものは前記の平均粒径を有するカーボンプラックである。カーボンプラックとしては、たとえばゴム用ファーネスプラック(たとえば旭カーボン(株)製の旭#55など)、カラー用チャネルプラック(たとえばコロンピアカーボン社製のレーペン7000)、サーマルプラック(コロンピアカーボン社製のセバカーボMT-C1)などの市販のものが使用できる。

【0050】カーボンプラックのうち、とくに一般に導 電性カーボンブラックと称されているものが好ましい。 導電性カーボンプラックは、平均粒径が小さい (平均粒 10 径0.1 μm以下) 、表面積が大きい (N₂ 表面積50m² /g以上)、ストラクチャーが発達している(吸油量10 0 cc/g以上)、不純物が少ない(灰分0.1 %未 満)、グラファイト化が進んでいる、というファクター で定義されるものであり、比較的少ない配合量で材料に 導電性を付与できるため、広く使用されているものであ る。具体例としては、たとえばケッチェンプラックE C、ケッチェンプラックEC-600 JD (以上、ケッチ エンプラックインターナショナル(株))、ブラックバ ールズ2000、パルカンXC-72、CSX-99 (以上、キ ャプラック(株))、デンカプラック(電気化学工業 (株))、コンダクテックス950 (コロンピアカーボン (株)) などが市販されている。

【0051】本発明において使用されるフッ化カーボン(A)は、こうした炭素材料を200~600 ℃の範囲の温度で、より好ましくは300~500 ℃の範囲の温度でフッ素ガスと接触させることによってえられる。この範囲より低い反応温度では、フッ素化反応の進行が遅い、フッ素化度が上がりにくい、熱安定性が充分ではない、フッ化カーボン特有の非粘着性、潤滑性などの特性が発揮されない、といった問題が起こる。逆に、この範囲よりも高い反応温度では熱分解反応がおこりやすく、えられるフッ化カーボンの収率が低くなる。また、ときとして急激な熱分解反応が生じ爆発にいたることがあるので充分注意する必要がある。

【0052】反応に使用するフッ素ガスはチッ素、アルゴン、ヘリウム、四フッ化炭素などの不活性ガスで希釈されていてもよく、フッ化水素を含んでいてもよい。また、反応は常圧で行なうことができるが、減圧下あるいは加圧下であっても何らさしつかえない。

【0053】前配条件のほか、反応時間、フッ素ガス流量などは原料の炭素材料のフッ素との反応性や希望する F/C (フッ素含有量) に応じて適宜調節すればよい。

【0054】成分(B)の樹脂またはゴムとしては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂またはゴムがあげられる。

【0055】熱可塑性樹脂を用いると、一旦成形体をえたのち加熱により塑性変形できるため、加工性に富む材料として有利に使用できる。具体的には、たとえばフッ素樹脂、ポリアミド、ポリアミドイミドまたはポリアセタールなどがあげられる。

【0056】フッ素樹脂としてはポリテトラフルオロエ チレン、テトラフルオロエチレンおよびこれと共重合可 能な少なくとも1種の他のエチレン性不飽和単量体(た とえばエチレン、プロピレンなどのオレフィン類、ヘキ サフルオロプロピレン、ピニリデンフルオライド、クロ ロトリフルオロエチレン、ピニルフルオライドなどのハ ロゲン化オレフィン類、パーフルオロアルキルピニルエ ーテル類など)との共重合体、ポリクロロトリフルオロ エチレン、ポリピニリデンフルオライドなどがあげられ る。とくに好ましいフッ素樹脂はポリテトラフルオロエ チレン、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロ ピレン、パーフルオロメチルピニルエーテル、パーフル オロエチルビニルエーテルおよびパーフルオロプロピル ピニルエーテルの少なくとも1種(通常テトラフルオロ エチレンに対し40モル%以下含まれる)との共重合体な どである。フッ素樹脂を用いるときは汎用樹脂と比較し てすぐれた耐熱性、非粘着性、撥水撥油性、潤滑性、耐 薬品性を有する組成物がえられるという効果が奏され る。

【0057】ポリアミドとしては、ナイロン樹脂として市販されている各種の材料が使用できる。たとえば6ナイロン、66ナイロン、610ナイロン、612ナイロン、11ナイロン、12ナイロン、46ナイロンなどが例示できる。また、主鎖中に芳香族成分が導入されたアラミドもこれに含まれる。アラミドとしてはポリ (パラフェニレンテレフタルアミド) などが例示できる。これらは比較的安価でありながら耐熱性にすぐれ力学的強度が強く、しかも潤滑性にすぐれるという効果が奏される。

【0058】ポリアミドイミドとしては、たとえば無水トリメリット酸と芳香族ジアミンの反応によってえられるトーロン(三菱化成工業(株)製)などがあげられ、きわめて高い力学的強度と耐熱性を有するという効果が奏される。

【0059】熱硬化性樹脂を用いるときは硬化後は3次元構造を有するため耐熱性、耐候性、耐薬品性という性質を付与することができ、主として塗料組成物として有利に使用できる。具体的にはシリコーン樹脂、フェノール樹脂などがあげられる。

【0060】シリコーン樹脂としては、たとえばオルガ 40 ノシロキサンを加水分解してえられる3次元網目構造をとったポリマーで、一般にシリコーンレジンと呼ばれるものをあげることができる。市販品として、たとえばS R2400 (東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製) などがある。また、一般にシリコーン変性レジンと呼ばれる他の有機樹脂と共重合したものもあげることがてきる。共重合させる有機樹脂の種類によってシリコーン・アルキッドレジン、シリコーン・ポリエステルレジン、シリコーン・エポキシレジンなどがあげられる。市販品としてはたとえばSR2100、SR2108、SR2115 (すべ 7東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製) などが

あげられ、比較的安価で低温硬化可能という効果が奏される。

【0061】ゴムを用いるときはゴム弾性を有するため、少ない応力で変形しかつ復元するという性質を付与することができ、シール材、接着剤、ローラの材料として有利に使用できる。具体的にはシリコーンゴムまたはフッ素ゴム、あるいはスチレンーブタジエンゴム、ポリウレタンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴムまたはEPDMなどの汎用ゴムがあげられる。

【0062】シリコーンゴムとしては、シール材用、コ 10 ーティング材用、型取り用などとして市販されている種々の材料をあげることができる。

【0063】一般にシリコーンゴムは、その形態、硬化機構によって種々のグレードに分類されうるが、大別するとミラブル型シリコーンゴムと液状シリコーンゴムに分けられる。ミラブル型シリコーンゴムは加硫剤を使用時添加することにより加熱硬化するタイプのゴムであり、一般の有機ゴムと同様に成形加工される。用途としては電卓などのキーパットをはじめ電子複写機用のローラの材料としても使用されている。液状シリコーンゴムは、低粘度の液状で特別な硬化装置を必要とせず、室温または加熱により硬化してゴム状となるもので、すぐれた作業性に特徴がある。液状シリコーンゴムには一液型と二液型があり、硬化タイプとしては縮合型と付加型に分類できる。用途としては接着剤、シール剤、コーティング剤、ポッティング剤などとして広く使用されている。

【0064】ミラブル型シリコーンゴム、液状シリコーンゴムともにすぐれた耐熱性、耐寒性、広い温度範囲での良好な圧縮復元性、耐薬品性、耐油性、耐候性ととも 30 に、すぐれた電気的特性を示すという効果が奏される。

【0065】フッ素ゴムは高度にフッ素化された弾性状 の共重合体であって、とくに好ましいフッ素ゴムとして は通常40~85モル%のピニリデンフルオライドとこれと 共重合しうる少なくとも1種の他のフッ素含有エチレン 性不飽和単量体との弾性状共重合体があげられる。ま た、フッ素ゴムとしてポリマー鎖にヨウ素を含むフッ素 ゴムはたとえばポリマー鎖末端に0.001 ~10重量%、好 ましくは0.01~5重量%のヨウ素を結合し、前配と同じ モル%のピニリデンフルオライドとこれと共重合しうる 40 少なくとも1種の他のフッ素含有エチレン性不飽和単量 体とからなる弾性状共重合体を主組成とするフッ素ゴム (特開昭52-40543号公報参照) である。ここにピニリデ ンフルオロライドと共重合して弾性状共重合体を与える 他のフッ素含有エチレン性不飽和単量体としては、ヘキ サフルオロプロピレン、ペンタフルオロプロピレン、ト リフルオロエチレン、トリフルオロクロロエチレン、テ トラフルオロエチレン、ピニルフルオライド、パーフル オロ(メチルピニルエーテル)、パーフルオロ(エチル ピニルエーテル)、パーフルオロ(プロピルピニルエー 50

テル)などが代表的なものとして例示される。とくに望ましいフッ素ゴムはビニリデンフルオライド/ヘキサフルオロプロピレン二元弾性状共重合体およびビニリデンフルオライド/テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン三元弾性状共重合体である。フッ素ゴムを用いるときはすぐれた耐熱性、耐薬品性などの効果が奏される。

【0066】前記汎用ゴムを用いるときは、フッ素系ゴムよりも耐熱性、耐薬品性などに劣るが、柔軟なものがえられやすく、かつ安価である。

【0067】成分(A)と成分(B)の配合割合は、1/99~30/70(重量比。以下同様)、好ましくは5/95~20/80、とくに好ましくは5/95~15/85である。成分(A)が少なくなるとフッ化カーボンを添加した効果が充分えられず、多くなりすぎると引張強度などの機械的強度が低下する傾向にある。

【0068】本発明の組成物には、必要に応じ、通常使用される添加剤を配合してもよい。そうした添加剤としては、たとえば加硫剤、加硫促進剤、加硫助剤、無機充填剤、離型剤などがあげられる。配合量は成分(B)100重量部に対して20重量部以下、好ましくは15重量部以下である。また、耐摩耗性を向上させるため、ポリテトラフルオロエチレン低分子量物を20重量部まで配合できる

【0069】本発明の組成物は、たとえばつぎの方法などの通常の方法で混合・調製することができる。

【0070】(1)成分(B)が樹脂のばあい

樹脂とフッ化カーボンと、必要に応じて種々の添加物を V型プレンダー、タンプラー、ヘンシェルミキサーなど の混合機で混合したのち、さらに二軸押出機などの溶融 混練装置を用いて混合し、ペレット化する。こうしてえ られたペレットは通常用いられている熱可塑性樹脂を成 形する成形機、たとえば射出成形機、圧縮成形機、押出 成形機などによって所望形状の成形物、たとえば板状 体、フィルムなどに成形される。

【0071】(2)成分(B)がゴムのばあい

固形状の加硫用ゴム組成物にフッ化カーボンと、必要に 応じて種々の添加物を添加し、たとえばパンパリーミキ サーまたはゴムロールなどにより混合し均一な加硫用ゴム組成物とする。また、これら添加物の他の混合方法として、通常のオープンロールやニーダーによってあらか じめゴムと混合しておき、ついでその他の配合成分と混合する方法があげられる。

【0072】本発明の導電性および非粘着性を付与しうる組成物は、塗料組成物、半導体製造工業などに適するシール用エラストマー部材、自動車の燃料チューブなどの部品などの用途に用いることができる。さらに電子写真複写用の半導電性ローラの抵抗層などにも用いることができる。

【0073】また、成分(B)としてフッ索ゴムを用い

るばあい、導電性の非粘着性加硫ゴムを提供することが できる。このばあいの実施厳様をつぎに説明する。

【0074】成分(A)のフッ化カーボンは、フッ案ゴム加硫用組成物の通常の配合操作、たとえばパンパリーミキサーまたはゴムロールなどにより、フッ素ゴム加硫用組成物に均一に混合される。また、これら添加物の他の混合方法として、通常のオープンロールやニーダーによってあらかじめフッ素ゴムと混合しておき、ついでその他の配合成分と混合する方法も採用される。

【0075】このようにして、均一に混合されたフッ素 10 ゴム組成物は、そのまま使用されて加硫成形加工に供される。また、適宜水または有機溶剤に分散ないし溶解した形態で液状組成物としても使用することができる。

【0076】この液状組成物は、紙、繊維布、フィルム、シート、板、チューブ、パイプ、容器その他の成形品(これらの材質としては合成樹脂、ゴム(フッ素ゴムを含む)、金属、セラミックなどが用いられる)に含浸または塗布して加硫接着せしめる方法によって本発明の目的のために用いることができる。

【0077】有機溶剤としては、メチルエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノン、酢酸アミルエステル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどを単独でまたは2種以上の混合物として用いることができる。

【0078】このように本発明のフッ素ゴム組成物は、フッ素ゴムの既知の加硫方法にしたがい、通常の条件下で加硫することができ、ゴム的諸性質を損うことなく目的とする導電性で非粘着性の加硫ゴムを与える。

【0079】本発明はさらに、前記導電性で非粘着性の 組成物と液状担体を含有する塗料組成物に関する。

【0080】被状担体はスプレー塗装、ハケ塗り、ディ 30 ッピングなどの各種塗装作業に適するため、配合するものである。具体例としては、たとえばアセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどの低級ケトン類; 酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸プチルなどの低級エステル類; テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどの環状エーテル類; 水; 水とメタノール、エタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類やエチレングリコールなどのグリコール類、メチルセロソルプなどの水溶性有機液体との混合物; およびこれらの2種以上があげられる。とくに塗装作業性、保存安定性、地球環 40 境保護などの点から水を主成分とする液状担体が好ましい。

【0081】本発明の強料組成物中の導電性非粘着性組成物の濃度は強装作業性、成膜性などによって適宜選定すればよいが、通常10~70重量%、好ましくは30~60重量%である。

【0082】さらに、通常各種の強料で用途に応じて配 合される添加剤を加えてもよい。そうした添加剤として は、たとえば顔料、密着性向上剤(有機樹脂粉末な ど)、潤滑性付与剤(フッ素系オイルなど)、耐摩耗性 50 やピンホールが発生しやすい。

向上剤 (無機セラミックス粉体など)、増粘剤、造膜剤、界面活性剤などがあげられる。配合量は塗料の用途、塗装方法などによって適宜選定すればよいが、本発明の目的である導電性と非粘着性が損われないように注意する。

【0083】つぎに、導電性非粘着性組成物の成分 (B)としてフッ素ゴムを用いたばあいのフッ素ゴム塗料に関して説明する。

【0084】用いる液状担体は前記の低級ケトン類、低級エステル類、環状エーテルなどの有機溶剤、水、および水と水溶性有機液体との混合物から選ばれ、水溶性有機液体としてはアルコール類が例示できる。これら液状担体のうち、塗装作業性を害しないなどの点から、水および水を主成分とするものがもっとも好ましい。

【0085】フッ素ゴム塗料に含有される他の物質としての無機繊維状物質はフッ素ゴム塗膜の圧縮復元性を高めるために用いられ、代表的なものとしてガラス繊維、カーボン繊維、アスペスト繊維、チタン酸カリウム繊維などがあげられる。この無機繊維状物質は平均長が少な くとも1 μ m、好ましくは1~100 μ mであることが望ましい。

【0086】フッ素ゴム塗料に所望により添加されるアミン化合物は、主としてフッ素ゴムの加硫剤としての機能を果し、また前記カップリング剤とともに機械的性質を改良するものであり、その代表的な化合物を例示すると、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ベンジルアミン、アリルアミン、n-アミルアミン、エタノールアミンなどのモノアミン類、エチレンジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、3,9ーピス(3-アミノプロピル)-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5,5]ウンデカンなどのジアミン類、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンへキサミンなどのポリアミン類があげられ、とくに2個以上の末端アミノ基を有するアミン化合物が好ましい。

【0087】フッ素ゴム塗料を調製するには通常、フッ素ゴム、フッ素樹脂および液状担体の混合物に導電性物質、および顔料、受酸剤、充填剤などを配合し(必要に応じ、さらに界面活性剤を用いてもよい)、えられる分散液にカップリング剤および要すればアミン化合物を添加して(必要に応じ前配顔料、受酸剤、充填剤などの添加剤を加えてもよい)常法により充分混合することにより、均一なフッ素ゴム塗料となる。

【0088】フッ素ゴムとフッ素樹脂の割合は重量で95:5~35:65であることが望ましくフッ素樹脂の割合が前記下限より少ないときは、目的とする非粘着性および潤滑性の改良は充分でなく、逆に前記上限より多いときは目的とする厚さの強膜がえられず、強膜にクラックやピンホールが発生しやすい。

【0089】成分(A)のフッ化カーボンの添加量は、 塗料の用途、導電性物質の種類により変えうるが、帯電 防止の目的にはフッ素ゴム塗膜の体積固有抵抗率が10⁸ Ωcm以下に、また面状発熱体として使用するばあいに は10² Ωcm以下になるように添加すればよい。

【0090】カップリング剤の添加量は、通常フッ素ゴム100 重量部当たり1~50重量部、好ましくは1~20重量部である。所望によりアミン化合物を添加したばあいには、カップリング剤とアミン化合物の総和が前配の値をとるように配合する。このばあい、カップリング剤と 10アミン化合物の割合はモル比で1:99~99:1の範囲から選ばれる。

【0091】前配受酸剤としてはフッ素ゴムの加硫に通常用いられるものが同様に使用され、たとえば2価金属の酸化物または水酸化物の1種または2種以上が用いられる。具体的にはマグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛などの酸化物または水酸化物が例示される。また前記充填剤としてはシリカ、クレー、珪薬土、タルク、カーボンなどが用いられる。

【0092】フッ素ゴム強料は強料の通常の強装法 (ハ 20 ケ強り、浸清、スプレーなど)によって基材に強布または合浸され、室温~400 ℃、好ましくは100 ~400 ℃の温度条件下で適当な時間硬化することによって目的とするフッ素ゴム強膜とすることができる。

【0093】フッ素ゴム強料の膜厚は、5μm以上であることが好ましい。その膜厚が5μmよりも薄いと基材表面全体にムラが生じて被覆されない部分が生じる危惧がある。このようにしてえられたフッ素ゴム強膜は、フッ素ゴム本来の性能たとえば耐熱性、耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐溶剤性および耐薬品性を有すると同時に 30 導電性を有し、基材との接着性およびそれ自体の機械的性質にすぐれており、さらにその表面に非粘着性および潤滑性が付与される。

【0094】カップリング剤とは、有機素材と無機素材の界面に作用し、化学的結合または物理的結合より両素材間に強固なプリッジを形成させる化合物をいい、通常ケイ素、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、トリウム、スズ、アルミニウムまたはマグネシウムの化合物であって、有機素材と無機素材とを結合しうる基を有する化合物である。これらカップリング剤のうち、好ましい40ものはシランカップリング剤および周期表第IV族遷移元素(たとえばチタンまたはジルコニウムなど)のオルト酸エステルおよびその誘導体であり、とくにアミノシラン化合物がもっとも好ましい。

【0095】シランカップリング剤としては、たとえば一般式:

R1 - Si - R2 8-1 - R8 4

(式中、R¹ は塩素原子、アミノ基、アミノアルキル 基、ウレイド基、グリシドオキシ基、エポキシシクロへ キシル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキ *50* シ基、メルカプト基およびピニル基から選ばれた少なくとも1種の官能性原子または基を有する炭素数1~10のアルキル基またはピニル基、R² およびR³はそれぞれ塩素原子、水酸基、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数2~15のアルコキシ世換アルコキシ基、炭素数2~4のヒドロキシアルキルオキシ基および炭素数2~15のアシルオキシ基から選ばれた原子または基、aは0、1または2を表わす)で示されるシラン化合物をあげることができる。

【0096】R¹ は官能性置換基をもったアルキル基であって、その好適な例をあげると、β-アミノエチル基、γ-アミノプロピル基、N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピル基、γ-ウレイドプロピル基、γ-グリシドオキシプロピル基、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル基、γ-アクリロイルオキシプロピル基、γ-メタクリロイルオキシプロピル基、γ-メルカプトプロピル基、β-クロロエチル基、γ-クロロプロピル基、γ-ビニルプロピル基などを例示できる。またR¹ はピニル基であってもよい。

【0097】好適に用いられる前記シラン化合物の具体 例としては、たとえばァーアミノプロピルトリエトキシ シラン、N-β-アミノエチル-ィ-アミノプロピルト リメトキシシラン、ケーウレイドプロピルトリエトキシ シラン、ャーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルト リメチルシラン、アーメタクリロキシプロピルトリメト キシシラン、ァーメルカプトプロピルトリメトキシシラ ン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、ピニルト リス (β-メトキシエトキシ) シラン、ピニルトリエト キシシラン、ピニルトリクロロシラン、ピニルトリアセ トキシシラン、N-(トリメトキシシリルプロピル)エ チレンジアミン、N-β-アミノエチル-γ-アミノブ **ロピルメチルジメトキシシラン、β-アミノエチル-β ーアミノエチルーァーアミノプロピルトリメトキシシラ** ンなどをあげることができる。これらシランカップリン グ剤の中でも、アミノシラン化合物、たとえばィーアミ ノプロピルトリエトキシシラン、N-β-アミノエチル ーィーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-(トリ メトキシシリルプロピル) エチレンジアミン、N-β-アミノエチルーァーアミノプロピルメチルジメトキシシ ラン、 γ - ウレイドプロピルトリエトキシシラン、 β -**アミンエチルーβーアミンエチルーィーアミノプロピル** トリメトキシシランなどの化合物は、フッ素ゴムの加硫 剤としての機能を果すとともに、基材との接着性の向上 にも大きく寄与し、さらに液状担体に対しても安全に用 いられるのでとくに好ましい。

【0098】チタン、ジルコニウム、ハフニウムおよび トリウムの化合物としては、たとえば一般式: T(OR)。

(式中、Tはチタン、ジルコニウム、ハフニウムまたは

トリウム、Rはアルキル基、シクロアルキル基またはア リール基を表わす) で示されるオルト酸エステルおよび これに少なくとも1個の官能基を有する化合物の1種以 上を反応させてえられる誘導体をあげることができる。 前記少なくとも1個の官能基を有する化合物としてはた とえばグリセリン、エチレングリコール、1,3-プタ ンジオール、2、3-プタンジオール、ヘキシレングリ コール、オクチレングリコールなどの多価アルコール 類、サリチルアルデヒド、グリコースなどのオキシアル デヒド類、ジアセトンアルコール、フラクトースなどの 10 オキシケトン類、グリコール酸、乳酸、ジオキシマレイ ン酸、クエン酸などのオキシカルボン酸類、ジアセチル アセトンなどのジケトン類、アセト酢酸などのケトン酸 類、アセト酢酸エチルなどのケトン酸のエステル類、ト リエタノールアミン、ジエタノールアミンなどのオキシ アミン類、カテコール、ピロガロールなどのオキシフェ ノール化合物などが使用可能である。

【0099】 Tがチタンのばあいの具体的な化合物を例示すれば、チタン酸テトラアルキル(たとえばチタン酸テトラエチル、チタン酸テトライソプロピル、チタン酸テトラブチル)、チタン酸テトラエチレングリコール、チタン酸トリエタノールアミン、チタニウムアセチルアセトネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルトリメタクリルチタネート、イソプロピルトリ(プチル、メチルパイロホスフェート)チタネート、テトライソプロピルジ(ジラウリルホスファイト)チタネート、ジアクリルオキシアセテートチタネート、ジ(ジオクチルホスフェート)エチレンチタネートなどがあげられる。 30

【0100】ジルコニウム化合物としては前記チタン化合物と同様の化合物を用いることができる。具体例としては、テトラエチルジルコネートおよびテトラプチルジルコネートなどのテトラアルキルジルコネート、n-プロピルジルコネート、イソプロピルジルコネート、ジルコプチルジルコネート、イソプチルジルコネート、ジルコニウムアセチルアセトネートなどがあげられる。

【0101】ハフニウムおよびトリウムの化合物としてはチタンおよびジルコニウムと同様の化合物を用いることができる。

【0102】スズの化合物としては有機または無機の化合物、たとえばSnC14などを用いることができる。アルミニウムの化合物としてはアルミニウムイソプロピレート、モノSec-プトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムSec-プチレート、エチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレートおよびアルミニウムトリス(エチルアセトアセテート)などが例示できる。

【0103】マグネシウム化合物としてはマグネシウム メチレートおよびマグネシウムエチレートなどマグネシ 50 ウムアルコラートが例示できる。 【0104】かかるフッ素ゴム**塗料**の有する導電性は、

【0104】かかるフッ素ゴム塗料の有する導電性は、配合するフッ化カーボンの種類、フッ素含有量、配合量を選ぶことにより容易に希望する抵抗率にコントロール可能な特徴を有する。

【0105】また、このフッ素ゴム塗料は、塗料としての分散性がよく塗料粘度の上昇が小さいため、塗装しやすく、その結果、均一な性能の塗膜がえられやすいという特徴を有する。

【0106】本発明のフッ素ゴム塗料は、非粘着導電性 強膜を必要とするあらゆる用途に使用することができ、 たとえば導電パッキング、ピンホールテスタ検出部、測 定用電極、高周波干渉防止用などの電気機器部品、ハン ダの代用品、印刷回路板、コンデンサ、固定および可変 抵抗体、圧電および光電素子などの測定電極、電子機器 のシール、火薬工場、粉塵の発生する工場、手術室なら びにベルトコンベア用ベルトの帯電防止、サーモスタットのサプヒータ、抵抗電線、スポットウェルダ、不導 トのサプヒータ、抵抗電線、スポットウェルダ、不導体 メッキ、ゴムまたは樹脂製の各種ロールの帯電防止、面 発熱体などに利用することができる。とくに電子複像 内の半導電性ローラの製造用に適している。具体的に は、帯電ローラ、転写ローラ、現像ローラや定着ローラ (ソフトタイプ)、加圧ローラ(パックアップロー ラ)、給紙ローラなどの製造に利用することができる。

【0107】以上にフッ索ゴム塗料について述べたが、 成分(B)として他の樹脂またはゴムを使用するばあい も同様に調製することができる。

【0108】以下、各樹脂およびゴムに特徴的な事項の みを説明するが、他の技術的事項および条件はフッ素ゴ 30 ム塗料と実質的に同じであり、当業者に自明の設計変更 も可能である。

【0109】成分(B)としてフッ素樹脂を使用するばあいを以下に説明する。

【0110】フッ素樹脂としてはポリテトラフルオロエ チレン; テトラフルオロエチレンおよびこれと共重合可 能な少なくとも1個の他のエチレン性不飽和単量体 (た とえばエチレン、プロピレンなどのオレフィン類、ヘキ サフルオロプロピレン、ピニリデンフルオライド、クロ ロトリフルオロエチレン、ピニルフルオライドなどのハ 40 ロゲン化オレフィン類、パーフルオロアルキルピニルエ ーテル類など)との共重合体:ポリクロロトリフルオロ エチレン;ポリピニリデンフルオライドなどがあげられ る。とくに好ましいフッ素樹脂はポリテトラフルオロエ チレンならびにテトラフルオロエチレンとヘキサフルオ ロプロピレン、パーフルオロメチルピニルエーテル、パ ーフルオロエチルピニルエーテルおよびパーフルオロブ ロピルピニルエーテルの少なくとも1種(通常テトラフ ルオロエチレンに対し40モル%以下含まれる)との共重 合体などがあげられる。

50 【0111】 液状担体はスプレー塗装、ハケ塗り、ディ

ッピングなどの各種の塗装作業に適するため、配合する ものである。具体例としては、たとえばアセトン、メチ ルエチルケトン、シクロヘキサノンなどの低級ケトン 類;酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸プチルなどの低級 エステル類;テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン などの環状エーテル類;水;水とメタノール、エタノー ル、イソプロピルアルコールなどのアルコール類、エチ レングリコールなどのグリコール類、メチルセロソルブ などの水溶性有機液体との混合物;およびこれらの2種 以上があげられる。とくに好ましくは塗装作業性、保存 10 安定性、地球環境保護などの点から水を主成分とする液 状担体が好ましい。

【0112】このほか必要に応じて界面活性剤、顔料、 充填材、各種塗料添加剤を配合することができる。

【0113】さらに通常各種の塗料で用途に応じて配合 される添加剤を加えてもよい。そうした添加剤として は、たとえば顔料、密着性向上剤(有機樹脂粉末な ど)、潤滑性付与剤(フッ素系オイルなど)、耐摩耗性 向上剤(無機セラミックス粉末など)、増粘剤、造膜 剤、界面活性剤などがあげられる。配合量は塗料の用 途、塗装方法などによって適宜選定すればよいが、本発 明の目的である導電性と非粘着性が損われないように注 意する。

【0114】成分(A)のフッ化カーポンの添加量は、 塗料の用途、フッ化カーボンの種類とフッ素化度により 変えうるが、定着ローラ用などの帯電防止の目的には体 積固有抵抗率が10°Ωcm以下となるように添加すれば よい。

【0115】本発明のフッ素樹脂塗料は電子複写機の定 着ローラ(ハードタイプ)用塗料、樹脂製部品の帯電防 30 止用コーティング、金属の非粘着(防汚)コーティン グ、金属の無潤滑油加工用コーティング (潤滑鋼板) な どに利用することができる。

【0116】成分(B) としてポリアミドを使用するば あい、前記フッ素樹脂と同様に塗料を調製することがで きる。また、成分(A)のフッ化カーボンとポリアミド 微粒子をあらかじめ乾式法にて複合化し、微粒子複合材 料としたのち適当な方法で液状担体に分散させることも できる。このばあいに使用するポリアミド微粒子は、た とえばSP-500 (東レ (株) 製) のような真球状の微 40 粒子をあげることができる。複合化の方法は、たとえば ハイプリダイザー((株)奈良機械製作所製)、メカノ ミル(岡田精工(株)製)などがあげられる。この方法 の特徴は、あらかじめ微粒子複合材料としているため、 混合が微視的に均一となり、塗料の分散状態にかかわら ず、均一な塗膜がえられやすい点にある。

【0117】用途は、フッ素樹脂塗料よりも耐熱性、耐 薬品性、非粘着性が劣ってもよいが力学的強度や耐摩耗 性が要求される分野に適する。たとえば、電子複写機の

コーティング、樹脂製各種部品の帯電防止コーティング などに利用可能である。

【0118】成分(B)としてポリアミドイミドを使用 するばあいも前記フッ素樹脂、ポリアミドのばあいと同 様であるが、ポリアミドイミド単独で使用するだけでな く、フッ素樹脂と混合してフッ素樹脂塗料の下塗り用塗 料としたり、ポリアミドなどの熱可塑性樹脂と混合し、 力学的性質を改良するために用いられることもある。

【0119】成分(B)としてシリコーン樹脂あるいは シリコーンゴムを使用するばあいは液状担体は主として トルエンなどの有機溶剤あるいは低沸点シリコーンオイ ルが使用される。市販の硬化用組成物(たとえばSR-2400、東レ・ダウコーニング・インターナショナル (株) 製) に、触媒 (たとえばオクチル酸亜鉛)、各種 添加剤とともに成分(A)としてのフッ化カーボンを添 加し、三本ロールなどに充分分散させ、トルエンなどの 溶剤を添加し、塗装方法に応じた粘度にして塗料とす る。塗装後、所定温度(たとえば235 ℃、1時間)にて 硬化させる。

【0120】汎用ゴムについても前記フッ素ゴムやシリ コーンゴムと同様であり、各種ゴムの性質に応じた配合 を行なうことができる。

【0121】本発明はまた、導電性支持体上に体積固有 抵抗率が10° Qcm以下の導電性弾性層と、体積固有抵 抗率が10°~10¹²Ωcm、好ましくは10°~10¹²Ωcm の範囲にある抵抗層を少なくとも順次積層してなり、該 抵抗層が前記導電性非粘着性組成物で構成されてなる導 電性非粘着性ローラに関する。

【0122】また、装置の簡素化のため、金属製軸心な どの前配導電性支持体の上に導電性弾性体層を設けるこ となく、直接抵抗層を設けることができる。このばあ い、抵抗層を充分に厚くし、しかもゴム弾性を有するも のが好ましい。定着プロセスのばあいは加圧ローラに弾 性のものを使用すれば、弾性のない抵抗層のみからなる 定着ローラも使用できる。

【0123】かかるローラは電子写真複写機用の帯電口 ーラ、定着ローラ、現像ローラなどの半導電性ローラと してとくに有用である。

【0124】本発明のローラは、導電性支持体上にまず 導電性弾性体層が形成されているが、この導電性弾性体 層用の材料はとくに制限されるものではなく、シリコー ンゴム、エチレンプロピレンゴム、エピクロルヒドリン ゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムなどの合成ゴム中に 導電性粉末や導電性繊維(カーボンプラック、金属粉 末、カーボン繊維など) などを混入した組成物によって 形成され、体積固有抵抗率が10°Ωcm以下、好ましく は10°Ωcm以下であって、かつゴム硬度(JIS A) が20~50度、好ましくは25~40度の範囲のものが使 用される。なお、導電性粉末などの混入の際、抵抗調整 半導電性ローラ用のコーティング、金属の無潤滑加工用 50 やゴム硬度調整の目的で、可塑剤や界面活性剤などを使

用するのは好ましくない。と言うのは、これらの薬剤は 経時的に滲み出し、感光体などの表面の汚染およびロー ラ表面のトナーフィルミングの発生原因となるためであ る。

【0125】導電性支持体の材料はとくに制限されるも のではなく、アルミニウムもしくはアルミニウムを主成 分とする合金またはステンレスが使用できる。

【0126】つぎに、本発明のローラの作製方法につい て具体的に説明すると以下のようになる。(i)まず、 導電性弾性体層用材料として、たとえば熱加硫型シリコ 10 ーンゴムにカーボンプラックを分散したゴムコンパウン ドに過酸化物系加硫剤を添加し、二本ローラを使用して 充分混練し、均一な組成のカーボンプラック分散ゴムコ ンパウンドをうる。(ii)このゴムコンパウンドを金属製 軸芯の外周に巻きつけて、あらかじめ加熱(たとえば17 0 ℃) したローラ成形用金型にはさみ込み、所定の圧力 (たとえば120 kg/cm²) を印加して一次加硫 (た とえば10分間)を行なう。(iii) つぎに金型の圧力を解 除してローラを取り出したのち、二次加硫(たとえば20 0 ℃、4時間) を行なう。(iv)そののちローラ表面を研 削し、必要な外径寸法をうると同時に表面粗さを10μm (Rz)以下とする。(v)ついで、抵抗層用材料とし て、前記導電性非粘着性組成物をエアースプレー (また はディッピング法)を用いて、(iv)でえられた導電性 弾性体層の外周に塗布し(塗布厚30~200 μm)、所定 の条件(たとえば300 ℃、20分間)で焼成する。焼成の 方法としては、導電性弾性体層の熱劣化を最小限にとど めるため、赤外線イメージ炉などを適宜使用することが 望ましい。

電性ローラとするばあい、導電性非粘着性組成物の成分 (B) にフッ素樹脂またはフッ素ゴムというフッ素系ポ リマーを用いることが、トナーに対する非粘着性および*

熱加硫型シリコーンゴム

*耐熱性、耐久性などにすぐれる点から好ましい。

【0128】たとえば、フッ素系ポリマー (B) にフッ 化カーポン(A)を添加分散させて抵抗層を形成したば あい、フッ化カーボンにより導電性がコントロールで き、また、分散性が向上したため絶縁破壊が起こりにく くなり、トナーに対する非粘着性の劣化も解消する。さ らに驚くべきことに、耐摩耗性がフッ素系ポリマー単独 のばあいよりも向上しており、半導電性ローラとしての 特性が充分発揮できる。

【0129】また、フッ案系ポリマー以外にもポリアミ ド、ポリアミドイミドなどの熱可塑性樹脂、シリコーン 樹脂などの熱硬化性樹脂、シリコーンゴムや汎用ゴムな どを成分(B)として用いるとき、フッ化カーポンの非 粘着性や潤滑性の働きが加わり、半導電性ローラの抵抗 層として有用である。ただし、これらの樹脂には耐熱性 などでフッ素系ポリマーに劣るものもあるので、これら の樹脂を用いて製造した半導電性ローラは使用条件、使 用部位に配慮を要する。

【0130】本発明のローラは、トナーに対する非粘着 20 性にすぐれ、トナーフィルミングが防止でき、長期間に わたって安定したローラとしての機能を発揮できる。

【0131】本発明のローラは、電子写真複写機のほか にファクシミリ、レーザープリンターなどに用いること ができる。

[0132]

【実施例】つぎに実施例により本発明をさらに詳細に説 明する。なお、部は重量部を表わす。

【0133】 実施例1

導電性弾性体層用材料としてつぎの組成の混合物を混練 【0127】本発明のローラを電子写真複写機用の半導 30 して均一な組成のゴムコンパウンドとしたのち、金型成 形 (170 ℃、10分間、120 kg/cm²) による一次加 硫ののち、二次加硫 (200 ℃、4 時間) を行なった。

[0134]

100部

(DY32-931U:東レ・ダウコーニングシリコーン社製)

熱加硫型シリコーンゴム

100部

(SRX-557:東レ・ダウコーニングシリコーン社製)

加硫剤

6部

(RC-4:東レ・ダウコーニングシリコーン社製)

つぎに、表面研磨して表面粗さ $4 \, \mu \, \mathrm{m}$ (R z)、外径12 - 40 電性非粘着性組成物をエアースプレー法によって塗装し mmφに仕上げて、導電性軸芯上に体積固有抵抗率3× 10° Qcmの導電性弾性体層を有するローラをえた。

【0135】えられた導電性弾性ローラ上に、つぎの導

たのち、380 ℃で30分間硬化させ、膜厚30µmの**塗**膜を えた。

[0136]

フッ素樹脂塗料

120部

(AD-1CR:ダイキン工業(株)製、固形分50%)

界面活性剤

10部

(HS・208:日本油脂(株) 製)

フッ化カーボン

3部

(原料:ケッチェン・プラックEC (ケッチェンプラック・インター ナショナル社製)、F/C:0.95 (フッ案含有量:60重量%))

水

このようにしてゴム硬度35度(JIS A)の目的とす る図2に示す本発明の半導電性ローラをえた。

【0137】実施例2

実施例1において、フッ化カーボンのフッ素含有量が47 重量%のもの(F/C=0.55)を使用したほかは同様に して半導電性ローラをえた。

【0138】比較例1

実施例1においてフッ化カーポンの代わりに、フッ素化 を製造した。

【0139】比較例2

実施例1においてフッ化カーボンの代わりに完全にフッ 素化されたカーポンプラック (すなわちF/C=1.1) (フッ素含有量63%)) を使用して同様にローラを製造 した。

【0140】比較例3

実施例1のフッ化カーボンと比較例1のカーボンプラッ クを4:1 (重量比) で混合し、平均F/Cが0.58 (フ ツ素含有量48%)の粉体をえた。

【0141】この粉体を実施例1においてフッ化カーボ ンの代わりに使用して、同様に半導電性ローラを製造し た。

【0142】比較例4

前述のようにしてえられた半導電性ローラを、図1に示 した電子写真複写機の帯電ローラ2として装着して、経 時的なトナーフィルミング性ならびに電気的特性の体積 固有抵抗率と絶縁破壊電圧をそれぞれ評価測定した。そ れらの結果を表1に示す。

【0143】なお、評価方法および測定方法は、つぎの 30 ように行なった。

【0144】(1)耐トナーフィルミング性(ランク

20部

付): 図1の装置を用いて、稼動100時間後および300 時間後の帯電ローラ表面のトナー付着状態を、つぎの基 準により評価したものである。ランク①…布などでロー ラ表面のトナーが簡単に拭き取れる。ランク②…拭き取 りで僅かにトナーが残存している。ランク③…完全に拭 き取りができず、トナーの薄い層が残る。ランク④…ト ナーが強くローラ表面に固着している。

24

【0145】(2)体積固有抵抗率(抵抗層単体):薄 されていないカーボンプラックを使用して同様にローラ 10 いアルミ板(厚さ0.5 mm)上に抵抗層材料をディッピ ング法によって厚さ50μmにコーティングしたサンプル を、20℃、相対温度60%の環境中に16時間放置したの ち、抵抗測定セル(レジスティビティ・チャンパR12 702A: (株) アドパンテスト製) と、抵抗計 (デジ タル超高抵抗計R8340A: (株) アドバンテスト 製)を用いて測定する。ローラの抵抗測定は、サンブル を20℃、相対温度60%の環境中に16時間放置したのち、 10mm幅の銅箔テープ (スコッチテープNo. 124 5:住友スリーエム(株)製)を電極として用い、主電 極とガード電極との距離を1mmとし、抵抗計(デジタ ル超高抵抗計R8340A: (株) アドバンテスト製) を用いて測定する。

> 【0146】(3) 絶縁破壊電圧:サンプルのローラを 20℃、相対温度60%の環境中に16時間放置したのち、10 mm幅の主電極と軸芯間に直流電圧を徐々に上昇させて 印加し、絶縁破壊する最低電圧を求めた。

> 【0147】表1の結果から、本発明のローラは比較例 のローラと比べ、耐トナーフィルミング性においてすぐ れており、良好な帯電ローラとし使用できることがわか る。

[0148]

【表1】

表 1

				T		T	
			実施例 1	実施例2	比較例1	比較例2	比較例3
抵抗層原料	彩加			フッ化カーボン (F/C = 0.55)	ていないカー ポンプラック	化されたフッ 化カーボン	実施例1と比較例1 との4:1 (重量比) の混合物 (平均F/C=0.58)
	体積固有抵抗率 (Ωcm)		2.8 × 10 ¹¹	3.8 × 10 ⁸	2.6 × 10 ³	4.7×10^{13}	7.2 × 10 ⁵
半導電性ローラ	耐トナー フィルミ ング性		Φ	0	3	_	3
	(ランク付)	300時間	0	2	4	-	(4)
	体積固有抵抗率 (Ωcm)		7×10 ¹¹	2 × 10 ⁶	6 × 10 ⁵	> 10 ¹⁴	5 × 10 ⁷
	絶縁破壊電圧 (kV)		> 3	2.8	2.3	> 3	2.4
総合評価		よい	よい	抵抗が低すぎ 絶縁破壊がお こりやすい。	絶縁性の ため不可	実施例2と平均のフッ紫化度は同程度 だが性能がわるい。	

【0149】完全にフッ素化されたカーボンブラックは 導電性がまったくないため半導電性ローラとして使用することはできなかった(比較例2)。フッ素化されていないカーボンブラックを使用したばあい(比較例1)は 抵抗が低すぎ、半導電性ローラとして使用するためにはカーボンブラックの添加量を減らす必要がある。このさい、カーボンブラックの添加量に対して抵抗が急激に変化する性質があるため、また、カーボンブラックのフッ素系ポリマーへの分散性がわるいため絶縁破壊の起こりやすいローラになってしまう。また、強膜の表面粗度が大きくなりかつ強膜の硬度が低くなるため耐摩耗性が悪化し、長期間使用できない。

【0150】一方、比較例3のようにフッ素化されていないカーボンプラックとフッ化カーボンを混合したばあい、平均のフッ素化度は実施例2に近いばあいでも、抵抗は実施例2のケースよりも低くなっている。また、耐トナーフィルミング性、絶縁破壊電圧などの賭物性は改善されない。それは、導電性をになうのはフッ素化されていないカーボンブラックを主としているばあいである 40 ため、比較例1においてフッ素化されていないカーボンブラックの添加量を少なくしたのと同様の状態となっているためと考えられる。

[0151]

【発明の効果】本発明の組成物によれば、各種樹脂およびゴムに導電性と非粘着性を付与することができる。

【0152】また、本発明の塗料組成物によれば、各種の成形品あるいは各種基材の表面に導電性で非粘着性の 塗膜を形成することができる。

【0153】本発明の半導電性ローラは、導電性支持体 50

上に導電性弾性体層と抵抗層とをその順に積層してなる 半導電性ローラであって、しかも前記抵抗層にフッ素化 されたカーボンブラックを含有するフッ素系ポリマーを 使用することにより、つぎのような効果がえられた。す なわち、トナーに対する非粘着性にすぐれているため、 また、フッ素化されたカーボンブラックとフッ素系ポリ マーの親和性がすぐれているためトナーフィルミングが 発生しにくい。また絶縁破壊が起こりにくいことにより 30 黒スジなどのない美しい画像がえられ、さらにローラの 労化や高電圧発生回路の故障がおこりにくい。これらの ことによって帯電ローラなどの半導電性ローラとして充 分な特性を発揮しうる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導電性ローラを帯電ローラに用いた 電子写真複写装置の説明図である。

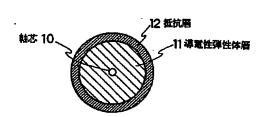
【図2】本発明の半導電性ローラの層構成を示す概略断 面図である。

【符号の説明】

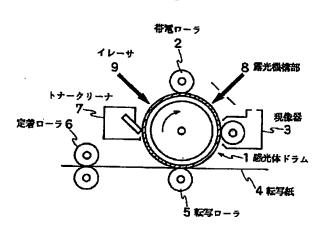
- 0 1 感光体ドラム
 - 2 帯電ローラ
 - 3 現像器
 - 4 転写紙
 - 5 転写ローラ
 - 6 定着ローラ
 - 7 トナークリーナ
 - 8 露光機構部
 - 9 イレーサ
 - 10 軸芯
- 50 11 導電性弾性体層

12 抵抗層

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

H05F 1/00

の大力リロし

庁内整理番号

K 9470-5G

FΙ

技術表示箇所

// G 0 3 G 15/20

103